

2024 年（令和 6 年）4 月 1 日

NII に「トラスト・デジタル ID 基盤研究開発センター」新設

大学共同機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所（エヌアイアイNII、くろはし さだお 所長：黒橋 禎夫、東京都千代田区）は、2024 年（令和 6 年）4 月 1 日、「トラスト・デジタル ID 基盤研究開発センター」を新設しました。

NII は、これまで「学術認証フェデレーション『学認』」、「UPKI 電子証明書発行サービス」、「国際学術無線 LAN ローミング基盤『eduroam JP』」の 3 つの認証事業を推進し、我が国における学術認証基盤の構築・運用に貢献して参りました。一方で、学術 DX 推進の取り組みが進められている中、多方面から広範な学認の利活用や認証認可技術の高度化についての要望が寄せられており、我が国の学術認証基盤の更なる発展、並びに認証連携に不可欠なサイバー空間上の「トラスト」の強化が強く期待されているところです。

NII では従来の認証事業の安定運用を維持しつつ、学術・産業界からの認証基盤のより一層の利便性、安全性、信頼性への要求に応えるべく、新設するトラスト・デジタル ID 基盤研究開発センターにおいて、学術サイバー空間における研究者・学生の学術活動の高度化を支援するための認証基盤技術の研究開発を実施します：

- 産学連携を促進する ID（アイデンティティ）基盤・認証認可技術の研究開発
- 融合領域研究を促進するコミュニティ間連携強化技術の研究開発
- トラスト技術、デジタル ID に関係する広範囲にわたる研究開発
- 国際標準に準拠したトラスト・フェデレーション運用技術の研究開発

トラスト・デジタル ID 基盤研究開発センターを我が国における認証認可基盤の研究開発の拠点とすることで、大学・研究機関のみならずベンダとの協働を促進し、更に国際連携・相互運用性を強化します。

トラスト・デジタルID基盤研究開発センター

NII

学術DX—研究・教育DXの促進

● 学術研究プラットフォームへの次世代認証連携によりアカデミア・産業界・海外連携、融合領域研究を推進。

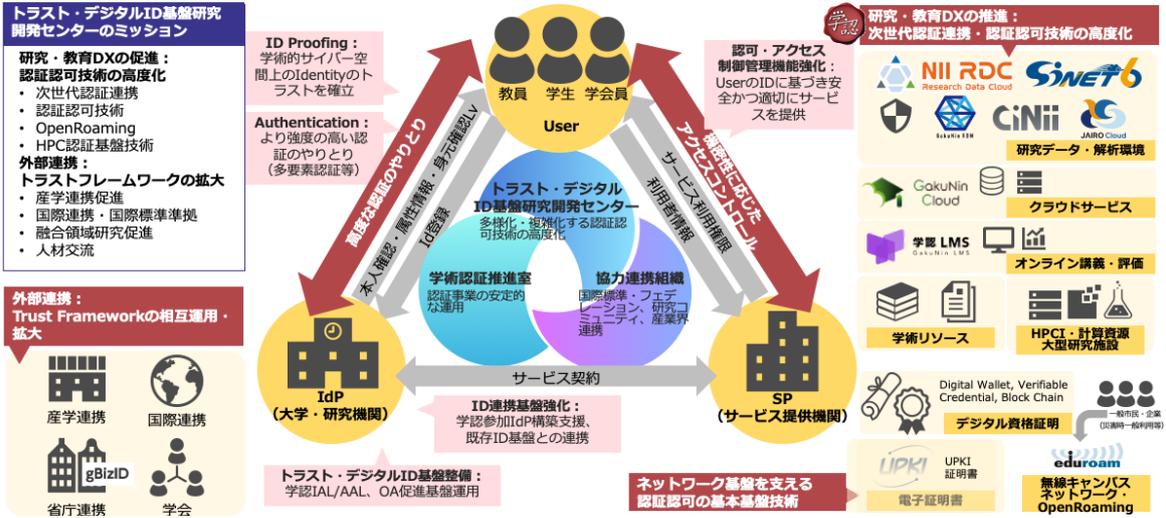


図 1：トラスト・デジタル ID 基盤研究センター 概要図

〈メディアの皆様からのお問い合わせ先〉

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所

総務部企画課 広報チーム

TEL : 03-4212-2164 E-mail : media@nii.ac.jp